(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許山東公開番号 特開2003-96433

(P2003-98433A)

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

(51) Int.CL'	織別配号	F I テーマコード(参考)		
C09K 3/00		CO9K 3/00	R 4G069	
B 0 1 J 21/06		BO1J 21/06	M 4J037	
23/30		23/30	M 4J038	
35/02		35/02	J	
C 0 9 D 1/00		CO9D 1/00		
	象音な音	未商求 請求項の数17 OL	(全 13 頁) 最終質に続く	
(21)山嶼番号	特度2001-349770(P2001-349770)	(71) 出項人 000002093		
		住友化学工器	株式会社	
(22)出顧日	平成13年11月15日(2001.11.15)	大阪府大阪市	中央区北浜4丁目5春33号	
		(72) 発明者 猶谷 能能		
(31)優先機主張番号	特配2001-219492(P2001-219492)	英國東京	市懲買町5番1号 住友化学	
(32)優先日	平成13年7月19日(2001.7.19)	工業線式会社	内	
(33)優先權主張国	日本(JP)	(72) 発明者 小池 宏信		
		要被吳新居斯	市盤関町 5番1号 住友化学	
		工築株式会社	内	
		(74)代建人 100093285		
		弁理士 久保	山 陸 (外2名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 セラミックス分級液、その製造方法ならびにそれを用いる親水化剤および光触媒機能製品

## (57)【要約】

【課題】 親曲性物質で汚染されても光照射によって容易に親水性を回復する塗布膜が形成できるセラミックス分散液、その製造方法ならびにそれを用いる親水化剤および光触媒機能製品を提供する。

【解決手段】 セラミックス、分散媒ならびに、カルボン酸、カルボン酸アンモニウム、カルボン酸のIa族金属塩、カルボン酸のIIa族金属塩、カルボン酸のVIa族金属塩、カルボン酸のVII族金属塩、カルボン酸のVII族金属塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カルボン酸のIVb族金属塩、カルボン酸のIVb族金属塩とびカルボン酸のランタノイド塩から選ばれるカルボン酸系化合物を含むことを特徴とするセラミックス分散液。

特闘2003-96433

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックス、分散媒ならびに、カルボ ン酸、カルボン酸アンモニウム、カルボン酸のLa族金属 塩、カルボン酸のIIa族金属塩、カルボン酸のIIIa族金 眉塩、カルボン酸のVa族金属塩、カルボン酸のVIa族金 層塩、カルボン酸のVIIa族金属塩、カルボン酸のVIII族 金属塩、カルボン酸のIb族金属塩、カルボン酸のIIb族 金属塩、カルボン酸のIIIb族金属塩、カルボン酸のIVb 族金属塩およびカルボン酸のランタノイド塩から遺ばれ るカルボン酸系化合物を含むことを特徴とするセラミッ 10 ミックス分散液。 クス分散液。

1

【請求項2】 カルボン酸系化合物が、蓚酸、蓚酸アン モニウム、蓚酸水素アンモニウム、蓚酸リチウム、蓚酸 水素リチウム、蓚酸ナトリウム、蓚酸水素ナトリウム、 蓚酸カリウム、菱酸水素カリウム、菱酸マグネシウム、 藤酸カルシウム. 藤酸ストロンチウムまたは藤酸パリウ ムである請求項1記載のセラミックス分散液。

【請求項3】 波長800mmにおける透過率を丁 、(%) とし、波長400 n mにおける透過率をT 。(%) としたとき、下式 (I)

 $X = T_1 / T_1$ (T)

で示される指数Xが0.175以下である請求項1また は2記載のセラミックス分散液。

【請求項4】 透過スペクトルを測定したときの、液長 400nm~420nmでのスペクトルの透過率の請算 値をAとし、波長780nm~800nmでのスペクト ルの透過率の積算値をBとしたとき、下式(II)

Y = A / B(II)

で示される指数 Yが 0. 4以下である請求項1~3のい ずれかし項に記載のセラミックス分散液。

【請求項5】 遠過スペクトルを微分して得られる1次 微分スペクトルについて、そのスペクトル強度が極大と なる波長が400~760 nmにある請求項4記載のセ ラミックス分散液。

【請求項6】 セラミックスが平均粒子径500mm以 下の粒子である請求項1~5のいずれか1項に記載のセ ラミックス分散液。

【請求項7】 セラミックスが酸化チタンである請求項 1~6のいずれか1項に記載のセラミックス分散液。

【請求項8】 酸化チタンは、それをX級光電子分光法 40 により4回分折してそれぞれ求められるチタンの電子状 底についてのスペクトルのうち、結合エネルギー458 e V ~ 460 e V にあるピークについて、1回目と2回 目の分析のスペクトルにあるピークの半価幅の平均値を Cとし、3回目と4回目の分析のスペクトルにあるピー クの半価幅の平均値をDとしたとき、下式(III)

Z = D/C**(III)** 

により算出される指数2が0.97以下である請求項7 記載のセラミックス分散液。

ペクトルにおいて、波長250mm~550mmでのス ペクトルの吸光度の論算値をEとし、波長400nm~ 550nmでのスペクトルの吸光度の積厚値をFとした とき、下式 (IV)

W = F / E(IV)

で示される指数Wが0.075以上である請求項でまた は8記載のセラミックス分散液。

【請求項10】 酸化チタンは、その結晶構造がアナタ ーゼ型である請求項7~9のいずれか1項に記載のセラ

【請求項11】 カルボン酸、カルボン酸アンモニウ ム、カルボン酸のIa族金属塩、カルボン酸のIIa族金属 塩、カルボン酸のIIIa族金属塩、カルボン酸のVa族金属 塩、カルボン酸のVIa族金属塩、カルボン酸のVIIa族金 層塩、カルボン酸のVIII族金属塩、カルボン酸のIb族金 層塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カルボン酸のIIIb族 金属塩、カルボン酸のIVb族金属塩、カルボン酸のラン タノイド塩、これらのカルボン酸塩の水和物および無水 カルボン酸から選ばれるカルボン酸系化合物とセラミッ 20 クスと分散媒とを復合し、得られる混合物に分散処理を 施すことを特徴とするセラミックス分散液の製造方法。 【請求項12】 分散媒がカルボン酸系化合物を溶解す るものである請求項11に記載の方法。

【請求項13】 分散処理がセラミックス主成分の結晶 構造を実質的に変えることなく行われる請求項11また は12記載の方法。

【請求項14】 セラミックスが酸化チタンである請求 項11~13のいずれか1項に記載の方法。

【請求項15】 請求項1~10のいずれか1項に記載 30 のセラミックス分散液からなる親水化剤。

【請求項16】 塗布膜の表面にオレイン酸含有アセト ン溶液を塗布し、乾燥した後、温度25℃の空気中で波 長430mm以下の光をカットした500Vキセノンラ ンプから照射される可視光線を24時間照射したとき、 該表面の水との接触角が4.5°以下となる塗布膜を有す る光触媒機能製品。

【請求項17】 可視光線を24時間照射したとき、塗 布膜表面の水との接触角が35\*以下である請求項16 記載の光触媒構能製品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、セラミックス分散 液.その製造方法ならびにそれを用いる親水化剤および 光触媒徴能製品に関するものである。このセラミックス 分散液は、各種材料へ親水性等を付与するために利用さ れるものである。

[0002]

【従来の技術】これまでに種々のセラミックス分散液が 報告されている。特に近年、各種材料の表面を光触媒的 【語求項9】 酸化チタンは、その繁外可視拡散反射ス 50 に頼水性にする方法およびそのときに用いる分散液が注

特闘2003-96433

目されている。とこで、「光触媒的に親水性にする」と は、付料表面にある塗布膜中の触媒を光照射により活性 化して、塗布膜をそれ自身額水性とするか、塗布膜表面 にある低親水性物質(親油性物質等)を分解して塗布膜 の親水性を回復させるか、またはこれらの両方を行うこ とを意味する。このような塗布膜を形成するものとし て、 例えば、WO96/29375公報には、チタニア ゾルとシリカゾルを混合して得られる光触媒用酸化チタ ンコーティング液が記載されている。また、親水性膜を 形成するための光触媒用酸化チタンコーティング液も市 16 **販されている。ところが、従来公知の光触線用酸化チタ** ンコーティング液から得られる塗布機は、殺菌灯のよう な特殊な光源を用いる光照射により、ある程度の親水性 を有して防墨効果や自己洗浄効果を示すものの、親袖性 物質の汚染が塗布膜全面にまで一旦広がると、親水性を 回復するまでに長時間が必要となる問題があり、さらな る改良が要望されていた。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明者らは、 報泊性物質で汚染されても光照射によって容易に親水性 20 を回復する塗布膜が形成できるセラミックス分散液を関 発すべく、研究を行った結果、ある種の有機酸を含むセ ラミックス分散液からは、塗布膜全面が親独性物質で汚 築された場合でも、光照射により親水性を回復して、持 続的に親水性を示す塗布膜が形成できること、さらには この有機酸を含み、特定のセラミックスを分散させる分 散液からは、殺菌灯のような特殊な光源を用いずとも屋 内照明装置の光照射だけで高い親水性を示す塗布膜が形 成できることを見出し、本発明を完成するに至った。 [0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、第1 に、セラミックス、分散媒ならびに、カルボン酸、カル ボン酸アンモニウム、カルボン酸のLa族金属塩。カルボ ン酸のIIa族金属塩、カルボン酸のIIIa族金属塩、カル ボン酸のVa族金属塩、カルボン酸のVIa族金属塩、カル ボン酸のVIIa族金属塩、カルボン酸のVIII族金属塩、カ ルボン酸のIb族金属塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カ ルボン酸のIIIb族金属塩。カルボン酸のIVb族金属塩お よびカルボン酸のランタノイド塩から遺ばれるカルボン 酸系化合物を含むことを特徴とするセラミックス分散液 40 を提供するものである。

【0005】本発明は、第2に、カルボン酸、カルボン 酸アンモニウム、カルボン酸のIa族金属塩、カルボン酸 のIIa族金属塩、カルボン酸のIIIa族金属塩、カルボン 酸のVa族金属塩、カルボン酸のVIa族金属塩、カルボン 酸のVIIa族金属塩、カルボン酸のVIII族金属塩。カルボ ン酸のIb族金属塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カルボ ン酸のIIIb族金属塩、カルボン酸のIVb族金属塩、カル ボン酸のランタノイド塩、これらのカルボン酸塩の水和

物とセラミックスと分散媒とを復合し、得られる混合物 に分散処理を結ずことを特徴とするセラミックス分散液 の製造方法を提供するものである。

【0006】本発明は、第3に、上記のセラミックス分 飲液からなる頼水化剤を提供するものである。

【0007】とのようなセラミックス分散液ないしは観 水化剤を基材上に塗布して得られる塗布膜は、親油性物 質で汚染されても、従来になく容易に親水性を回復する ものとなる。そこで本発明によれば、塗布膜の表面にオ レイン酸含有アセトン溶液を塗布し、乾燥した後、温度 25 Cの空気中で波長430nm以下の光をカットした 500Wキセノンランプから照射される可視光線を24 時間照射したとき、該裏面の水との接触角が45~以下 となる塗布膜を有する光触媒級能製品も提供される。 [0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明のセラミックス分散液は、分散媒中にセラミック スが分散したものであって、さらにカルボン酸系化合物 を含むものである。この分散液中に含有させるカルボン **酸系化台物は、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸のよ** うなモノカルボン酸、蓚酸、グルタル酸、コハク酸、マ ロン酸、マレイン酸、アジビン酸のようなジカルボン 酸、クエン酸のようなトリカルボン酸、酢酸アンモニウ ム、蓚酸アンモニウム、蓚酸水素アンモニウム、クエン 酸アンモニウム、クエン酸水素アンモニウムのようなカ ルボン酸アンモニウム、蘇酸リチウム、藤酸水素リチウ ム、蘇酸ナトリウム、蓚酸水素ナトリウム、蓚酸カリウ ム、菱酸水素カリウムのようなカルボン酸のIa族金属 (アルカリ金属) 塩、蓚酸マグネシウム、蓚酸カルシウ 30 ム、蘇酸ストロンチウム、蘇酸パリウムのようなカルボ ン酸のIIa族金属(アルカリ土類金属)塩、蓚酸イット リウムのようなカルボン酸のIIIa族金属塩、蓚酸パナジ ウム、蓚酸ニオブ、蓚酸タンタルのようなカルボン酸の Va族金属塩、蓚酸クロム、蓚酸モリブデン、蓚酸タング ステンのようなカルボン酸のVIa族金属塩、篠酸マンガ ンのようなカルボン酸のVIIa族金属塩、蓚酸鉄、蓚酸鉄 アンモニウム、蘇酸コバルト、蓚酸ニッケル、蘇酸ルテ ニウム、蓚酸ロジウム、蕁酸パラジウム、蓚酸オスミウ ム、蘇酸イリジウム、藤酸白金のようなカルボン酸のVI II族金属塩、菱酸銅、藤酸銀、藤酸金のようなカルボン 酸のIb族金属塩、蓚酸亜鉛のようなカルボン酸のIIb族 金属塩、蓚酸アルミニウム、蓚酸ガリウム、蓚酸イリジ ウムのようなカルボン酸のTIIb族金属塩、蓚酸ゲルマニ ウム、蓚酸鋁、蓚酸鉛のようなカルボン酸のIM族金属 塩、蓚酸ランタン、蓚酸セリウム、蓚酸サマリウムのよ うなカルボン酸のランタノイド塩等である。また。セラ ミックスおよび分散媒と混合して分散波を製造するにあ たっては、カルボン酸系化合物として、上記各化合物の ほか、分散媒中でこれらとなり得る化合物、例えば、上 物および意水カルボン酸から選ばれるカルボン酸系化台 50 記カルボン酸塩の水和物やカルボン酸無水物を用いるこ

5

ともできる。カルボン酸塩の水和物を用いた場合。分散 雄中にはカルボン酸塩が含まれることになり、またカル ボン酸煮水物を用いた場合、分散媒中にはカルボン酸が 含まれることになる。このようなカルボン酸系化合物を 含むことにより、セラミックス分散液は高い観水性を示 す堂布膜、すなわち堂布膜全面が親伯性物質で汚染され た場合でも、光照射により頼水性を回復して、持続的に 親水性を示す塗布膜を形成することが可能となる。

【0009】セラミックス分散液に含まれるカルボン酸 孫化合物の貴は、分散液中のセラミックスに対して、通 10 ミックス分散液の透過スペクトルを測定し、このスペク 當り、005そル倍以上である。カルボン酸系化合物の 置は多いほど、分散液中のセラミックスの分散安定性が 向上し、かつ得られる塗布機の親水性が向上するので好 ましく、例えばり、01モル倍以上、さらにはり、03 モル倍以上であることが好ましい。一方、カルボン酸系 化合物の置があまり多くなると、置に見合う親水性向上 の効果が得られないばかりか、得られる塗布膜の親水性 が低下することがあるので、400モル倍以下、さらに は5 モル倍以下であることが適当である。

【0010】また本発明のセラミックス分散液は、波堤 20 800nmにおける透過率をT、(%) とし、波長40 Onmにおける遠過率をT。(%) としたとき、下式 (1)

 $X = T_1 / T_1$ (I)

で示される指数Xが0.175以下, さらには0.16 以下、とりわけり、14以下であることが好ましい。指 数Xが0.175以下であることをも具備するセラミッ クス分散液を用いることにより、可視光線の照射に対し て光触媒的に高い親水性を示す途布膜を得ることができ る。なお、透過率T。 T」は、紫外可視分光光度計を用 30 いて、固形分濃度(). 2重量%に調整したセラミックス 分散液の透過スペクトルを測定し、このスペクトルの波 長400 nm. 800 nmにおける透過率を読み取るこ とにより求めることができる。

【()() 1 1 】前記指数 X は、セラミックス分散液の透過 率特性を表す指標であり、指数Xが小さいことは、波長 400 nmにおける透過率が小さく、800 nmにおけ る透過率が大きいことを意味する。なお、セラミックス の遺骸によって、その分散液の各波長における透過率自 体は変化するが、濃度が変わっても、2点の波長におけ 40 る透過率の比は概ね一定であり、上記の指数又も、塗布 に適用できる過度の範囲(通常り、1~30重量%)で あれば、その遺皮変化によらず、概ね一定となる。

【0012】さらに本発明のセラミックス分散液は、透 過スペクトルを測定したときの、波長400mm~42 On mでのスペクトルの返過率の積算値をAとし、波長 780mm~800mmでのスペクトルの透過率の綺算 値をBとしたときに、下式(II)

Y = A/B(11)

とりわけり、2以下であることが好ましい。前記指数? がり、4以下であることをも具備するセラミックス分散 液を用いることにより、可視光線の照射に対して光触線 的により高い親水性を示す釜布膜を得ることができる。 透過率の補算値とは、縦軸に透過率、横軸に波長をとっ た透過スペクトルにおいて、指定された波長の範囲内で **補軸と透過スペクトルとで囲まれた領域の面積を意味** し、倒えば、透過率の積算値A、Bは、紫外可視分光光 度計を用いて、固形分濃度り、2 重量%に調整したセラ トルの波長400~420nmでのスペクトルの透過率 および780~800 nmでの透過率をそれぞれ積算し て求めることができる。

【①①13】本発明のセラミックス分散液は、上の透過 スペクトルを波長について微分して得られる1次微分ス ペクトル(以下、透過1次微分スペクトルという。)の スペクトル強度が極大となる波長が400mm以上、さ ちには450nm以上、とりわけ480nm以上、また 760nm以下、さらには720nm以下、とりわけ6 70 nm以下にあるものが好ましい。このような極大と なる波長が特定範囲にある分散液を用いることにより、 可規光線の照射に対して優れた光触媒活性を示す塗布膜 を形成することができる。

【10014】本発明において、分散しているセラミック スは平均粒子径500mm以下の粒子であることが好ま しく、さらには200mm以下、とりわけ100mm以 下の粒子であるととが好ましい。セラミックスが平均粒 子径500mmを超える粒子であると、長期間保管した とき、セラミックスが沈陽する不具合が生じることがあ る。セラミックスとしては、例えば、Ti、2m、H f. V. Nb. Ta, Cr. Mo, W. Mn, Tc, R e. Fe, Co. Ni, Ru, Rh. Pd, Os. i r. Pt, Cu. Ag, Au, Zn. Cd, Ga. I n. Tl, Ge. Sn, Pb, Bi. La, Ceのよう な金属元素の1種または2種以上の酸化物、窒化物、硫 化物、酸窒化物または酸酸化物等が挙げられる。中で も、Ti、WまたはNbの酸化物の適用が推奨され、と りわけ、結晶構造がアナターゼ型である酸化チタン [T ・〇。)が好ましい。

【0015】セラミックスが酸化チタンである分散液の 場合、分散している酸化チタンは、それをX級光電子分 光法により4回分析してそれぞれ求められるチタンの弯 子状態についてのスペクトルのうち、結合エネルギー4 58eV~460eVにあるピークについて、1回目と 2回目の分析のスペクトルにあるピークの半価帽の平均 値をCとし、3回目と4回目の分析のスペクトルにある ピークの半価帽の平均値をDとしたとき、下式 ( III ) 2 = D/C(III)

により算出される指数2が0.97以下、さらには0. で示される指数Yが0.4以下、さらには0.3以下、 50 95以下、とりわけ0.93以下であるものが好まし

い。カルボン酸系化合物を含み、かつ特定の指数Xおよ びYをもつセラミックス分散液であって、分散している セラミックスが特定の指数でをもつ酸化チタンであるも のを用いることにより、可視光線の照射に対して光候線 的に優れた親水性を示す塗布膜を得ることができる。

7

【りり16】また分散している酸化チタンは、可視光線 の照射に対して、より高い光触媒作用を発現し得ること から、紫外可視拡散反射スペクトルにおいて、波長25 Onm~550nmでのスペクトルの吸光度の積算値を 吸光度の補算値をFとしたとき、下式(IV)

W = E/F(IV)

で示される指数♡が0.075以上、さらには0.11 以上、とりわけり、145以上であるものが好ましい。 指数収が(). () 7.5 未満の酸化チタンでは、可視光吸収 が不十分となり、可視光線の照射に対して十分な光触媒 作用を示さないことがある。尚、前記吸光度の積算値と は、縦軸に吸光度、横軸に波長をとった紫外可視拡散反 射スペクトルにおいて、指定された波長の範囲内で構軸 と拡散反射スペクトルとで囲まれた領域の面積を意味す る.

【0017】上で示したアナターゼ型酸化チタンは、例 えば、三塩化チタン〔TiC!』〕、四塩化チタン〔T iCli)、硫酸チタン [Ti(SOi), ·mHiO、() ≦m≦20)、オキシ硫酸チタン (TiOSO、nH, O. 0≤n≤20]、オキシ塩化チタン【TıOC 1,] のようなチタン化合物と、水酸化ナトリウム、水 酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、アンモ ニア、ヒドラジン、ヒドロキシルアミン、モノエタノー ルアミン、非環式アミン化合物、環式脂肪族アミン化合 30 物のような塩基をpH2~7、好ましくはpH3~5で 反応させ、得られる生成物にアンモニアのような塩基を 添加、混合し、熱成した後、この熱成物を洗浄、乾燥 し、焼成する方法、またはオキシ硫酸チタンのようなチ タン化合物と過酸化水素の混合溶液に、該チタン化合物 を水酸化チタンにするための必要量を超える量のアンモ ニアを混合して反応させた後、この生成物を固度分離し て得られる固形物を洗浄。乾燥し、300℃~500℃ で焼成する方法等で調製することができる。この酸化チ 酸化物、鉄酸化物、ニッケル酸化物のような固体酸性を 示す化台物またはランタン酸化物、セリウム酸化物、亜 鉛酸化物のような固体塩基性を示す化合物や、ビスマス 酸化物、インジウム酸化物のような化合物を担持しても £41.

【10018】 ここでは、分散質が酸化チタン系セラミッ クスである分散液について詳しく述べたが、分散質とし て、酸化チタン以外の、倒えば酸化ニオブ(Nb ,O。) 、酸化タングステン(WO。) のようなセラミッ クスを含む分散液についても、上で示したカルボン酸系 50 属塩 カルボン酸のINA統金属塩およびカルボン酸のラ

化合物を含むものであれば、同様に、持続的に頼水性を 示す盤布膜を形成可能なセラミックス分散液として用い ることができ、さらに分散智であるセラミックスが上で 規定した指数収を具備するものであれば、可視光線の照 射により持続的に親水性を示す塗布膜を形成可能なセラ ミックス分散液として用いることができる。

【りり19】本発明において、前記セラミックスを分散 させる分散媒には、例えば、各種の水性媒体、エタノー ル、メタノール、2-プロバノール、ブタノールのよう Bとし、波長400mm~550mmでのスペクトルの 10 なアルコール性媒体、アセトン、2-ブタノンのような ケトン性媒体等を適用することができる。用いる分散媒 は、セラミックス分散液に含ませるカルボン酸系化合物 を溶解するものであることが好ましく。カルボン酸系化 合物に応じて適宜選択することが好ましい。 セラミック ス分散液に含ませるカルボン酸系化合物が蓚酸の金属塩 である場合、その金属塩の多くのものは水溶性であるの で、分散媒には水陰媒体、具体的には、イオン交換水の ような水、過酸化水素水を用いることができる。またそ の金属塩が水に乾溶性であっても蓚酸を併用することに 20 より、水に溶解させることができることがある。

> 【0020】特定のカルボン酸系化合物を含む本発明の セラミックス分散液は、光照射により製水性を回復し て、持続的に頼水性を示す塗布膜を形成できるものであ る。この分散液は、上で示した金属元素の化合物のほ か、得られる塗布膜の親水性を向上させる物質、例え は、シリカ (SiO」) ゾル等を含むものであってもよ

> 【0021】本発明のセラミックス分散液は、倒えば、 セラミックスとカルボン酸系化合物と上で示した分散媒 とを混合し、得られる混合物に分散処理を施すことによ り得ることができる。

【0022】ととで用いられるセラミックスは、X線回 折で求められる結晶構造をもつ、金属元素と酸素、窒素 またはイオウとの化合物であればよく、例えば、Ti、 2r. Hf, V. Nb, Ta, Cr. Mo, W. Mn, Tc. Re, Fe, Co. Ni, Ru. Rh, Pd, O s. Ir, Pt. Cu, Ag, Au. Zn, Cd. G a. In, Tl. Ge, Sn, Pb. Br, La. Ce のような金属元素の酸化物、窒化物、硫化物、酸窒化物 タンには、必要に応じて、タングステン酸化物、ニオブ 40 または酸硫化物等である。これらは1種または2種以上 組合せて用いることができる。

> 【①①23】セラミックスと複合されるカルボン酸系化 台物には、上で示したモノカルボン酸、ジカルボン酸、 トリカルボン酸。カルボン酸アンモニウム、カルボン酸 のアルカリ金属塩、カルボン酸のアルカリ土類金属塩、 カルボン酸のIIIa族金属塩、カルボン酸のVa族金属塩、 カルボン酸のVIa族金属塩、カルボン酸のVIIa族金属 塩、カルボン酸のVIII族金属塩、カルボン酸のIb族金属 塩、カルボン酸のIIb族金属塩、カルボン酸のIIIb族金

ンタノイド塩のほか、これらとなり得る化合物。例えば 上のカルボン酸塩の水和物、無水カルボン酸等がある。 カルボン酸系化合物の混合量は、通常、所望とするセラ ミックス分散液のカルボン酸系化合物含有量に見合う量 であればよい。セラミックスを分散させる観点からは、 カルボン酸系化合物を多く用いるほど、容易に分散でき るので、所望とするセラミックス分散波のカルボン酸系 化合物含有量より多くのカルボン酸系化合物を混合し て、分散処理を行ってもよい。この場合には、分散処理 後、後述するセラミックス分散液中のカルボン酸系化合 10 物の一部を除去する操作を結ず。

【りり24】分散処理は、例えば、超音波照射による方 法、温式ミルによる方法、または混合物を急激に減圧し たり、高速回転する羽根で捌搾して、液中に空洞(キャ ビティ)を発生させ、その空洞が消滅するときに生じる 圧力変化を利用する方法、 捌拌羽根やスクリュー等の回 転により発生するせん断力で分散する方法等で行うこと ができる。これらの方法は、単独で行うこともできる し、2以上組合せて行うこともできる。超音波照射によ る方法の場合。分散処理は、セラミックス1g当り超音(20)するととにより、材料上にセラミックス塗布膜を形成す 波出力として通常1Wh以上、好ましくは10Wh以 上、また10kWh以下、好ましくは3kWh以下とな る条件で行うことができる。また湿式ミルによる方法の 場合、分散媒体としてジルコニア、アルミナのような材 質からなるピーズまたはボールを用いることができる。 これらの外径は、0.65mm以下、さらには0.5m m以下、とりわけり、3mm以下であることが好まし い。分散処理は、前記セラミックス主成分の結晶構造を 真質的に変えることなく。 すなわちセラミックス主成分 について、相転移させることなくX線回折スペクトルか 30 ら求められる結晶構造を保持することができる条件で行 うことが好ましく、例えば90°C未満の温度で行うこと が推奨される。セラミックスの結晶構造を保持する観点 からは、低温で分散処理を行うことが好ましく。80℃ 以下、さらには75℃以下で行うことがより好ましい。 一方、分散処理の温度があまり低くなると、得られるセ ラミックス分散液の安定性が低下することがあるので、 10℃以上、さらには20℃以上が適当である。

【0025】分散処理の時間は、分散処理の温度、使用 する装置の種類に応じて適宜選択すればよく、通常1分 以上、好ましくは1時間以上、また50時間以下、好ま しくは2.4時間以下である。また分散処理は、複数回に 分けて行ってもよい。

【0026】分散処理された混合物には、必要に応じ て、遠心分離による粗大粒子を除去する操作または希釈 によるセラミックス含有量を調整する操作が施される。 また、所望とするカルボン酸系化合物含有量に対して過 剝のカルボン酸系化合物を用いて分散処理された混合物 には、カルボン酸系化合物の一部を除去する操作を施し て所定の濃度に調整する。カルボン酸系化合物の除去

は、例えば、光照射、加熱、酸化剤もしくは還元剤の添 加、イオン交換膜処理、オゾン処理、水熱処理等により 行うことができる。さらに、分散処理された混合物に は、必要に応じて、酸または塩基を添加することによる pHを調整する操作が施される。このとき用いる酸とし ては、例えば、塩酸、硝酸、リン酸、硫酸等が挙げる れ、塩基としては、例えば、アンモニア、尿素、ヒドラ ジン、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、水酸化センウム、水酸化ルビジウム等が挙げられ る。なお、これらの酸や塩基は、分散処理のとき、添加 してもよい。

【0027】分散処理された混合物または任意の前記録 作を縮された混合物は、セラミックス分散液として使用 することができる。分散波のセラミックス含有量は、途 布対象である材料の種類、所塑とする塗布膜の厚み等に 応じて適宜選択すればよいが、通常の、1重置%以上、 30重量%以下であり、好ましくは1重量%以上、10 重量%以下である。このセラミックス分散液を硝子、ブ ラスチック、金属、陶磁器のような材料に塗布し、乾燥 ることができる。

【0028】本発明のセラミックス分散液は、可規光根 が当たらない条件で保管することが好ましく、例えば暗 室で保管したり、または紫外根および可視光根の透過率 が各々10%以下の退光性容器に入れて保管することが 好ましい。本発明のセラミックス分散液を透明ガラス製 容器に入れて、照明装置がある屋内に長期間保管した場 合には、平滑な塗布膜を形成することが困難になること がある。

【①029】本発明の親水化剤は、カルボン酸系化合物 を含む前記セラミックス分散液からなる。

【0030】との親水化剤は、硝子、ブラスチック、金 周、陶磁器のような材料の表面を開水性にするために有 用である。親水化剤は、有効成分が上で示したセラミッ クス分散液であるものならばよく、その使用方法、目的 に応じて前記分散液に含まれるセラミックス以外の急機 化合物または前記分散液に含まれるカルボン酸系化合物 以外の有機化合物等を含むことができる。これらの無機 化合物や有機化合物は、粒状物であってもよいし、液状 物であってもよい。前記無機化合物には、吸者削等があ り、具体的にはシリカ、アルミナ、ゼオライト、モレキ ュラーシープ、活性炭、マグネシア、リン酸カルシウ ム、非晶質酸化チタン等がある。前記有機化合物には、 結合削等がある。この親水化削は、上で示したカルボン 酸系化合物を含むセラミックス分散液をそのまま塗布ま たは接覆してもよいし、または塗布、接覆する前に、セ ラミックス分散液に上で示した無機化合物または有機化 台物を混合して使用してもよい。材料表面を観水性にす るには、例えば、硝子、プラスチック、金属、陶磁器の 50 ような材料の表面に親水化剤を塗布した後、この材料を

室温~200℃の空気中で保持して、材料表面に塗布膜 を形成し、この塗布膜に光を照射するが、またはこの材 料の表面に80~200℃の熱風を吹き付けて、材料表 面に塗布膜を形成し、この塗布膜に光を照射する。

【りり31】本発明の光触媒機能製品は、その表面に親 水性の塗布膜を有する。

【①①32】この光触媒機能製品が有する塗布膜は、可 視光照射により光触媒的に親水性等を示すものであり、 具体的には、その表面にオレイン酸含有アセトン溶液を 塗布し、乾燥した後、温度25℃の空気中で波長430 nm以下の光をカットした500VVキセノンランブから 照射される可視光線を24時間照射したとき、該表面の 水との接触角が45°以下、好ましくは35°以下、よ り好ましくは10°以下となるものである。光触媒機能 製品は、たとえセラミックス分散液を塗布、乾燥して得 **られる塗布膜を有するものであっても、その塗布膜が、** 上で示した評価方法における接触角が45°を超える と、一般的な居住環境に備え付けられた照明装置による 光照射では十分な防墨効果や自己洗浄効果が得られな

【0033】この光触媒機能製品は、通常、その表面に 厚さり、02~1 mの塗布膜を有するものであり、塗 **布膜の厚さは好ましくは0. 1~1μmである。この途** 布膜が屋内照明装置等の光照射により活性化されること により、塗布膜は親水性を示して、汚れを防止する。ま た、窓硝子、鏡、洗面台等に適用する場合には、曇り防 止の作用もする。光触媒機能製品は、例えば、市販の窓 硝子、鏡または洗面台に上で示したカルボン酸系化合物 を含むセラミックス分散液を塗布し、乾燥する方法で得 ることができる。塗布は、スピンコート、ディップコー 30 ト、ドクタープレード、スプレーまたはハケ塗り等によ り行うことができる。乾燥は、通常、乾燥機で行われる が、分散媒が揮発性の高い溶媒であるセラミックス分散 液を用いることにより、原乾で行うこともできる。乾燥 温度は、用いるセラミックス分散液の種類により異なり 一義的ではないが、通常、室温~200℃である。 [0034]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明す る。本真施例では、酸化チタン分散液について述べる が、本発明は本実施例に限定されるものではない。な お、酸化チタン分散液の透過率、その種具値および透過 1次隊分スペクトルのスペクトル強度が極大となる波長 ならびに酸化チタンの平均粒子径、結晶構造、X線光電 子分光(XPS)スペクトルおよび吸光度の補算値は以 下の方法で求めた。

【()()35】遠過率(%)、透過率の積算値: 横1c m. 縦lcm. 高さ4.5cmの石英製セルの1つに、 固形分泌度(). 2 宣置%に調整した試料(酸化チタン分 散波)を入れ、同型石英セルの他の1つに水を入れ、緑

00PC7、島津製作所製)を用いて、後者のセルを参 照セルとし、確酸パリウムを標準白板として、酸化チタ ン分散液の透過スペクトルを測定した。このスペクトル から、液長800nmにおける透過率T。(%) および 400nmにおける透過率T, (%) を求めた。また。 波長400 nm~420 nmでのスペクトルの透過率を 荷算して精算値Aを求め、被長780nm~800nm でのスペクトルの透過率を積算して積算値Bを求めた。 【0036】遠週1次版分スペクトルのスペクトル強度 10 が極大となる波長 (n.m):紫外可視分光光度計(商品 名"UV-2500PC"、島痙製作所製) 付属のソフ トウェアを用いて、上で得た透過スペクトルのうち、波 長400~760nmのスペクトルを放長入についてA A=40 nmの条件で微分して、透過1次微分スペクト ルを求めた。さらに、このソフトウェアを使って、透過 1次歳分スペクトルのスペクトル強度が極大となる波長 を求めた。

【10037】平均粒子径(nm):サブミクロン粒度分 布測定装置(商品名"N4P!us"、コールター製) 29 を用いて、試料の粒度分布を測定し、累積50重量%径 を求め、これを平均粒子径とした。

【0038】結晶模造:X線回折装置(商品名"RAD - I I A 、理学電機製)を用いて、試料のX線回折え ベクトルを測定し、そのスペクトルから主成分の結晶機 造を求めた。

【0039】XPSスペクトル:X線光電子分光測定装 置(商品名 "XPS-7000"、理学電機製)を用い て、X線源:MgKα 8kV 30mA ナロースキ  $+\nu$ . pass E=10eV, step E=0.0 4 e V、真空度: 5×10 °Pa、温度: 室温、T:2 pピークの位置:Cls=284.6eVで領正。サン ブルの保持:カーボンテーブの使用条件下で、酸化チタ ンについて、チタンの電子状態を1回あたり60秒で2 回分析(1回目、2回目)、酸素の電子状態を1回あた り56秒で2回分析、炭素の電子状態を1回あたり80 秒で2回分析。チタンの電子状態を1回あたり60秒で 2回分析(3回目、4回目)を順に行って各ャXPSス ペクトルを求めた。

【①①4①】吸光度の補算値:酸化チタン分散液を乾燥 40 して得られた酸化チタン紛末について 紫外可視分光光 度計(商品名"UV~2500PC",島漳製作所製) を用い、硫酸パリウムを標準白板として、紫外可視拡散 反射スペクトルを測定した。このスペクトルから、波長 250nm~550nmでのスペクトルの吸光度を請算 して積算値Eを求め、また波長400nm~550nm でのスペクトルの吸光度を積算して積算値下を求めた。 【0041】実能例1

【酸化チタンの調製】オキシ硫酸チタン(ティカ製)3 388gを水2258gに溶解させ、得られた溶液に3 分球を備えた祭外可視分光光度計(商品名 ~UV-25 50 5重量%過酸化水煮水(キンダ化学製)1309gを添

特闘2003-96433

加して、混合溶液を調製した。pH電極と、このpH電 極に接続され、25重量%アンモニア水(試業特級、桁 光純薬工業製)を供給してp目を一定に調整する機構を 有するp月コントローラーとを備えた反応容器にイオン 交換水47008を入れた。p目コントローラのp目設 定を4とし、水のp月を希薩敵を用いて設定値に調整し た。またアンモニア水を供給するときの速度は17.9 ml/分に設定した。この反応容器では、容器内の液の pHが設定値より低くなると、アンモニア水が供給され はじめ、p目が設定値になるまで前記速度にて連続供給 10 される。この反応容器に、117gpmで提拌しなが ら、上で得られた混合溶液を14.9m!/分で添加 し、pHコントローラにより反応容器に供給されるアン モニア水と反応させて、生成物を得た。このときの反応 温度は、23℃~35℃の範囲であった。得られた生成 物を捌拌しながら1時間保持し、ついで25重量%アン モニア水(試薬特級、和光純薬工業製)を供給して、ス ラリーを得た。反応容器に供給されたアンモニア水の台 計量は37468であり、オキシ硫酸チタンを水酸化チ タンに変えるために必要な量の2倍であった。上で得ら れたスラリーを濾過し、得られた固形物をイオン交換水 で洗浄し、乾燥して、粉末を得た。この粉末を370℃ の空気中で1時間焼成した後、室温まで冷却して、含水 率15重置%の粒子状アナターゼ型酸化チタンを得た。 【①042】〔酸化チタン分散液の調製〕蓚酸二水和物 [C, H, O, 2H, O] (二酸化硫黄自動分析機用試 菜、和光純菜工業製)1.58gを水88.42gに溶 解させ、得られた蓚酸水溶液に上で得られた粒子状アナ ターゼ型酸化チタン10gを混合した。このときの蓚酸 二水和物の置は、酸化チタンに対してり、1モル倍であ 30 った。この混合物を媒体批拌式粉砕機(商品名"4TS G-1/8"、五十嵐機械製作所製)を用いて、媒体: 外径(). 3 (mmのジルコニア製ビーズ、処理温度: 2 ① C. 処理時間: 3時間の条件で、分散処理して、酸化 チタン分散液を得た。この分散液は、固形分濃度が10 重量%であり、固形分の平均粒子径が82.5nmであ り、また固形分は、結晶構造がアナターゼ型である酸化 チタンであった。酸化チタン分散液に水を加えて、固形 分遺度を0.2重量%に調整した後、分散液の返過スペ クトルを測定した。この透過スペクトルを図1に、透過 40 率T.、透過率T.、精算値A、精算値B、指数X(= T 」/T、) および指数Y (= A/B) を表1に示す。また 透過1次微分スペクトルを図2に、そのスペクトル強度 が極大となる波長を表しに示す。

13

【①①43】上の酸化チタン分散液を150℃の空気中 で乾燥して得られた粉末状酸化チタンについてXPSス ペクトルを測定した。1回目と2回目の分析のXPSス ペクトルにあるビークの半価幅の平均値で、3回目と4 回目の分析のXPSスペクトルにあるビークの半価幅の 回目の結算スペクトルのピークの位置および3回目と4 回目の荷草スペクトルのピークの位置を表2に示す。ま たとの粉末状酸化チタンについて紫外可視拡散反射スペ クトルを測定した。このときの吸光度の積算値目、積算 値Fねよび指数♥(=F/E)を表2に示す。 【①①44】〔酸化チタン盤布膜の形成〕上の固形分濃

度10重量%の酸化チタン分散液を濃度調整して2重量 %である酸化チタン分散液を得、これを縦76mm、横 26 mm、厚さ1 mmのスライド硝子に塗布し、スピン コーター(商品名~1 H‐D3~、ミカザ製)を用い て、300 rpmで5秒間、次に500 rpmで30秒 間回転させて、過剰の分散液を取り除いた後、スライド 硝子を110℃で乾燥した。スライド硝子に分散液を塗 布、乾燥する操作を合計2回行って、スライド硝子の片 面全体に酸化チタン塗布膜を形成した。その後ブラック ライトを照射した後、暗黒下で保管した。

【りり45】〔酸化チタン塗布膜の額水性評価〕オレイ ン酸()。() 5重量%のアセトン溶液を上で形成した光触 模用酸化チタン量布膜を有するスライド硝子に量布し、 25 スピンコーター(商品名"1日-D3"、ミカサ製)を 用いて、3000гゥmで5秒間、次に7000гゥm で60秒間回転させて、過剰のオレイン酸含有アセトン 溶液を取り除いた後、スライド硝子を110℃で乾燥し て、試験片を作製した。この試験片について、水滴の接 触角を接触角計(CA-A型、協和界面科学製)を用い て測定した。その後、図3に示すように、この試験片1 に、500Wキセノンランプ2 (商品名 ランプUXL -5008X1. ウシオ電機製)を取り付けた光態装置 3(商品名「オプティカルモジュレックスSX-U!5 00XQ7、ウンオ電機製)に、波長約430nm以下 の紫外線をカットするフィルター4(商品名 Y-4 5° . 旭テクノグラス製) と波長約830 n m以上の赤 外線をカットするフィルター5(商品名 スーパーコー ルドフィルター"、ウシオ電機製)とを装着したものを 光源として用いて、25°Cの室温で可視光線を照射し た。このとき、試験片1と光源装置付属の鏡6との間隔 を10cmとした。12時間および24時間照射後の試 験片について、それぞれ、水滴の接触角を測定した。こ れらの親水性評価結果を表3および図4に示す。

【0046】実施例2

実施例1の【酸化チタン分散液の調製】において、蓚酸 水溶液に代えて、蓚酸アンモニウムー水和物 [ (N H.),C,O,·H,O)(試薬特級、和光純薬工業製) 3. 56 gを水86. 44 gに溶解した蓚酸アンモニウ ム水溶液90gを用いた以外は、実施側1と同様に操作 して、酸化チタン分散液を調製した。このときの蓚酸ア ンモニウム一水和物の置は、酸化チタンに対してり、2 モル倍であった。この酸化チタン分散液は、固形分濃度 が10重置%であり、固形分の平均粒子径が172.3 平均値Dおよび指数2(= D/C)ならびに1回目と2 50 mmであり、また固形分は、結晶構造がアナターも型で

ある酸化チタンであった。この酸化チタン分散液に水を 加えて、固形分遣度を0.2重置%に調整した後、分散 液の透過スペクトルを測定した。この透過スペクトルを 図5 に、透過率T、T、透過率の積算値A、B. 指数 Xおよび指数Yを表1に示す。また透過1次級分スペク トルを図6に、そのスペクトル強度が極大となる被長を

15

【0047】上の酸化チタン分散液を150°Cの空気中 で乾燥して粉末状酸化チタンを得た。この粉末状酸化チ 目と2回目の積算スペクトルのピークの位置および3回 目と4回目の積算スペクトルのピークの位置を表2に、 また吸光度の積算値E、Fねよび指数Wを表2に示す。 【0048】上の酸化チタン分散液を用いた以外は、実 施例1の【酸化チタン塗布膜の形成】と同じ操作を行 い、スライド硝子の片面全体に酸化チタン塗布膜を形成 した。

【①①49】酸化チタン塗布膜を形成したスライド硝子 について、突縮例1の(酸化チタン塗布膜の親水性評 価〕と同じ方法で評価した。このときの結果を表るおよ 25 %であり、固形分の平均粒子径が93.1ヵヵであり、 び図4に示す。

#### 【0050】実能例3

【酸化チタンの調製】オキシ硫酸チタン (テイカ製) 3 388gを水2258gに溶解させてオキシ硫酸チタン 水溶液を調製した。pH電極と、このpH電極に接続さ れ、25重置%アンモニア水(試薬特級、和光純薬工業 製)を供給してp日を一定に調整する機構を有するp日 コントローラとを備えた反応容器に4700gのイオン 交換水を入れた。p Hコントローラの p H設定値を4 と し、水のpHを希硫酸を用いて設定値に調整した。また 30 アンモニア水を供給するときの速度は18m1/分に設 定した。この反応容器では、実施例1の【酸化チタンの 調製〕のときと同様に、反応容器内の液のpHが設定値 より低くなると、アンモニア水が供給さればじめ、pH が設定値になるまで前記速度にて連続供給される。この 反応容器に、107 r p m で繊維しながら、上のオキシ 硫酸チタン水溶液を12m1/分で添加し、pHコント ローラにより反応容器に供給されるアンモニア水と反応 させて生成物を得た。得られた生成物を規律しながら1 時間保持し、ついで25重量%アンモニア水(試薬特 級、和光純菜工業製)を供給して、スラリーを得た。反 応容器に供給されたアンモニア水の合計量は3746g であり、オキン硫酸チタンを水酸化チタンに変えるため に必要な登の2倍であった。上で得られたスラリーを適 過し、得られた固形物をイオン交換水で洗浄し、乾燥し て、粉末を得た。この粉末を4.2.5°Cの空気中で1時間 焼成した後、室温まで冷却して、含水率15重量%の粒 子状アナターゼ型酸化チタンを得た。

【0051】〔金属酸化物の皱覆〕パラタングステン酸

和光純菜工業製) 111. 11gを3089gのイオン 交換水に溶解させて、パラタングステン酸アンモニウム 水溶液を調製した。このパラタングステン酸アンモニウ ム水溶液に上で得られた粒子状アナターゼ型酸化チタン 800gを添加し、富温常圧下で20分間機拌した。つ いで、この混合物を、繊維しながら、減圧下、55℃~ 60℃の条件で水分を蒸発させた後、425℃の空気中 で1時間焼成して、酸化タングステン担待酸化チタンを 得た。このものは、酸化チタンの上に、該酸化チタンの タンについての半価幅C. Dおよび指数2ならびに1回 19 チタンに対してタングステン換算で5mg!%の酸化タ ングステンを有するものである。

> 【0052】 (酸化チタン分散液の調製) 実施側1の 【酸化チタン分散液の調製】において、粒子状アナター ゼ型酸化チタンに代えて、上で得られた酸化タングステ ン担持酸化チタン10gを用いた以外は、実施側1と同 様に操作して、酸化タングステン担持酸化チタン分散液 を調製した。このときの蘇酸二水和物の登は、酸化タン グステン担持酸化チタン中の酸化チタンに対して(). 1 モル倍であった。この分散液は、固形分濃度が10重量 また固形分の主成分は、結晶構造がアナターゼ型である 酸化チタンであった。分散液に水を加えて、固形分濃度 をり、2重置%に調整した後、分散液の透過スペクトル を測定した。この透過スペクトルを図了に、透過率 Ti、Ti、透過率の領導値A、B、指数Xおよび指数Y を表しに示す。また透過し次微分スペクトルを図8に、 そのスペクトル強度が極大となる波長を表しに示す。 【0053】上の酸化タングステン担持酸化チタン分散 液を150℃の空気中で乾燥して、粉末状酸化タングス テン担持酸化チタンを得た。このものについての半価幅 C. Dおよび指数2ならびに1回目と2回目の積算スペ クトルのピークの位置および3回目と4回目の積算スペ クトルのピークの位置を表とに、また吸光度の積算値 E. Fねよび指数Wを表2に示す。

【0054】〔酸化チタン盤布膜の形成および親水性評 価】上の酸化タングステン组持酸化チタン分散液を用い た以外は、真鍮例1の【酸化チタン塗布膜の形成】と同 じ操作を行い、スライド硝子の片面全体に塗布膜を形成 Litc.

40 【0055】塗布膜を形成したスライド硝子について、 寒縮例1の〔酸化チタン塗布膜の親水性評価〕と同様な 方法で、光照射前と2.4時間照射後における水流の接触 角を測定した。このときの結果を表3に示す。

【0056】比較例1

酸化チタンと水のみからなる市販の光触媒用酸化チタン コーティング削(商品名 "TKC-302"、固形分濃 度:2. 3重量%、分散液中酸化チタンの平均粒子径: 54 nm、テイカ製》について、その固形分濃度を0. 2重量%に調整した後、透過スペクトルを測定した。こ アンモニウム5水和物((NH。)。。W.₂O。。・5 H₂O。 55 の透過スペクトルを図9に 透過率T。、 T。、 積無値

(10)

**特闘2003-96433** 

18

A. B、指数Xおよび指数Yを表1に示す。また透過1次微分スペクトルを図10に、そのスペクトル強度が極大となる波長を表1に示す。

17

【0057】さらに、上記市販の光触媒用酸化チタンコーティング剤(商品名「TKC-302」)を用いた以外は、実施例1の【酸化チタン塗布膜の形成】と同じ操作を行い、スライド硝子の片面全体に酸化チタン塗布膜\*

\*を形成した。こうして酸化チタン塗布膜を形成したスライド硝子について、実施例1の【酸化チタン塗布膜の観水性評価】と同じ方法で評価した。このときの結果を表3および図4に示す。

[0058]

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例!
近長800mにおける透過率下,(%)	73. 88	19. 55	56. 72	83, 29
波長400mにおける透過率下。(%)	5. 48	1. 58	1. 59	15. 25
指数X (=T <sub>2</sub> /T <sub>1</sub> )	0. 074	0.081	0, 028	0. 123
波長400~420mmでのスペチトルの透過 率の極算値A	129.3	38. 3	45. 3	389. 1
遊長780~800mでのスペイトネの透過 率の通算道B	1455	373	1164	1654
指数Y (=A/B)	0. 089	0, 104	0.041	0. 235
(次数分スパタモルのスパイトル独度が極大となる波長(nm)	577	448	687	なし

[0059]

## ※ ※【表2】

	実施例し	実施例2	実施例3
1回目と2回目の分析スペクトルにあ	1.51	1.45	1. 61
るt'-4の半価値の平均値C(e V)			
3回目と4回目の分析で、タレレにあ	1.36	t. 37	1- 40
るビータの半価値の平均値D(e V)			
抱敬 Z (=D/C)	0.90	0. 95	0.87
1回目と2回目の結算スペウトルウンピー	453. 5	458.2	458. 9
∮の近置 (e V)			
3回目と4回目の渤海バチルのビー	458. 3	458.1	453. 5
クの位置(e V)			
250na~550nmでの2~914の吸光度	210.4	207.3	216.5
の預算値E		<u> </u>	
460mg~550mでのスペクトルの仮光度	34. 7	30.8	41.8
の商算値ド			
指数W (= P / E)	0. 165	0, 149	0. 193

[0060]

## ★ ★ [表3]

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例!
光照射前の複独角 (*)	66	600	64	90
光照射12時間後の接触角 (°)	16	56	_	60
<b>光照射24時間後の接触角(゜)</b>	5以下	32	24	62

[0061]

50 【発明の効果】本発明のセラミックス分散液および親水

(11)

**特闘2003-96433** 

19

化剤によれば、硝子、プラスチック、金属、陶磁器のような材料の衰面に親水性を付与することができる。また、本発明のセラミックス分散液の製造方法によれば、前記セラミックス分散液を容易に製造することができる。さらに本発明の光候媒構能製品は汚れにくく、または曇りにくいものであるので、この製品を用いれば洗浄等の回数を低減できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 裏筋例1で用いた酸化チタン分散液の透過スペクトル。

【図2】 実施例1で用いた酸化チタン分散液の透過1次微分スペクトル。

【図3】 親水性評価のときに用いた光源装置。

【図4】 塗布膜の親水性評価結果。

【図5】 実施例2で用いた酸化チタン分散液の透過スペクトル。

【図6】 実施例2で用いた酸化チタン分散液の透過1\*

\* 次敞分スペクトル。

【図7】 真緒例3で用いた酸化チタン分散液の透過スペクトル。

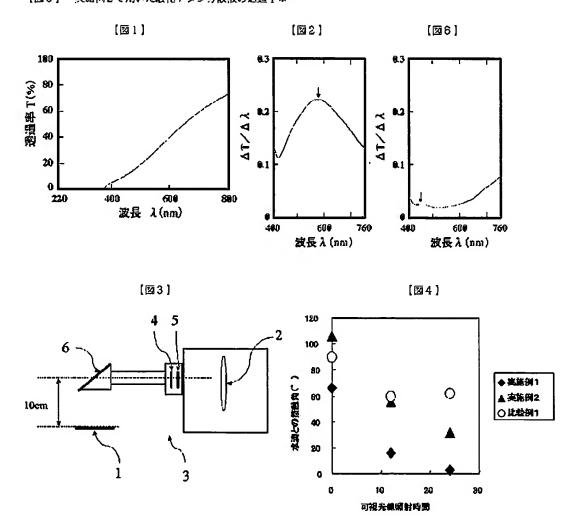
【図8】 実施例3で用いた酸化チタン分散液の透過1次微分スペクトル。

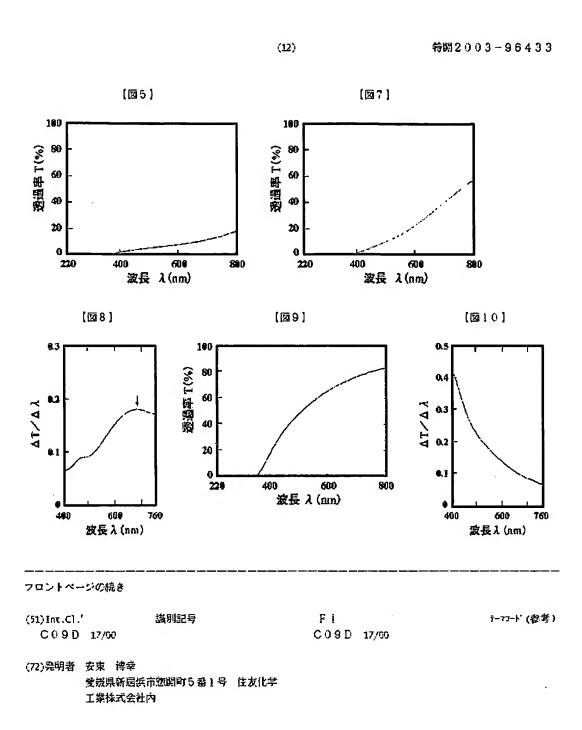
【図9】 比較例1で用いた光候媒用酸化チタンコーティング剤の透過スペクトル。

【図10】 比較例1で用いた光触媒用酸化チタンコー ティング剤の返過1次級分スペクトル。

#### 16 【符号の説明】

- 1 試験片
- 2 500Wキセノンランプ
- 3 光源装置
- 4. 紫外級カットフィルター
- 5 赤外線カットフィルター
- 6 鏡





(13)

特別2003-96433

Fターム(参考) 4G059 AAO2 AAO5 BAO4A BAG4B BA13A BA21C BA48A BB04A BB04B BB09A BB11A BC17A BC18A BC19A BC21A BC22A BCZ3A BCZ5A BC31A BC32A BC33A BC35A BC36A BC42A BC43A BC5GA BC51A BC52A BC56A BC58A BC59A BC50A BC608 BC62A BC65A BC67A BC58A BC7GA BC71A BC72A BC73A BC74A BC75A BE08C DA03 EA07 EC22X EC22Y EC27 ED01 FC04 43037 AA11 AA14 AA15 AA19 AA2? AA30 EE43 FF15 FF26 43038 DN021 HAZ15 JA43 NAG8 MA19 NA06 NA27 PC02 PC03 PC08